

PRESS RELEASE

2019年 10月 7日
公益財団法人 中国地域創造研究センター

2019年度 第3回電子デバイス事業化フォーラムの開催について

公益財団法人 中国地域創造研究センター（会長：平野 正樹）は、半導体・電子デバイス製造装置分野の市場動向や最先端技術等についての講演などを通じて地域ネットワークの拡充や事業化促進を図ることを目的に「2019年度第3回電子デバイス事業化フォーラム」を下記のとおり開催いたしますのでお知らせします。

第3回目のフォーラムでは、「**電子デバイスの最先端技術動向と産業分野への展開**」をテーマとし、LSIの小型化、高性能化・モジュール化を実現するパッケージ技術をローム株式会社の不破 保博氏からご講演いただくとともに、人の眼を超えた先端イメージセンシング技術をソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社の春田 勉氏からご講演をいただきます。

また、最先端の材料開発や用途開発を基礎研究～実用段階まで研究されておられる岡山大学の仁科勇太氏より研究シーズ・ニーズのご紹介をいただきます。

ご期待いただくとともに、ご関心のある方など多数の皆さまのご来場をお待ちしております。

記

1. 開催日時 2019年11月16日（土） 13:30～17:00
2. 開催場所 福山商工会議所 101会議室（福山市西町2-10-1）
3. プログラム
 - ・開会挨拶（13:30～13:35）
（公財）中国地域創造研究センター 専務理事 増矢 学
 - ・講演1（13:35～14:50）
題目 **「5G時代のIoTデバイスに最適なFO-WLP」**
講師 ローム株式会社 LSI生産本部 顧問 不破 保博 氏
～休憩（10分）～
 - ・講演2（15:00～16:15）
題目 **「CMOSイメージセンサによる自動運転実現の為の取り組み」**
講師 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
車載事業部 副事業部長 春田 勉 氏
～休憩（10分）～
 - ・研究シーズ・ニーズ紹介（16:25～16:55）
題目 **「次世代材料“グラフェン”への期待と現状」**
講師 岡山大学 大学院自然科学研究科 応用化学専攻
異分野融合先端研究コア 研究教授 仁科 勇太 氏
 - ・閉会挨拶（16:55～17:00）
備後半導体技術推進連合会（BISTEC）会長 藤代 祥之
4. 参加費 無 料（先着順）
5. 定 員 100名
6. 申込締め切り 2019年11月11日（月）
7. 申込方法（公財）中国地域創造研究センターHPのイベント案内でご確認のうえ、所定の申込フォームでお申込みください。
また、E-mail 又は FAX でも受け付けます。（産業創造部 高原まで）
HP URL: <https://crirc.jp/>
E-mail: zdkoryu1@crirc.jp
TEL: 082-241-9940 FAX: 082-245-7629



競輪の補助事業

この事業は、競輪の補助を受けて実施します。

<https://www.jka-cycle.jp/>